

第10回 新産業創出セミナー

主催：日本化学会中国四国支部
後援：高知化学会

共催：中国四国・化学と工業懇話会

参加費
無料

会期：平成24年8月3日(金)10:00～16:30

会場：高知大学朝倉キャンパス メディアホール

〔交通〕JR高知駅から、JR土讃線15分朝倉駅下車徒歩4分もしくは
土佐電鉄(路面電車)で約30分高知大学前下車すぐ
高知龍馬空港からバスで約50分、あるいはタクシーで約40分

—講演題目および講師—

溶融塩法を用いたPtPdRh合金粉末の合成と触媒特性の評価

山本貴金属地金(株) 森本 太郎

独自の無機/有機ナノハイブリッド材料を基にした新産業創出

—燃料電池用電解質膜から医薬品合成用触媒まで—
ニッポン高度紙工業(株) 澤 春夫

海洋深層水を活用した商品開発

(株)赤穂化成 中川 光司

エトリンジャイト等を用いる排水中のオキソアニオン除去技術

(株)四国総合研究所 平賀 由起

トヨタ生産方式における品質確保の考え方

(株)ミロク製作所 西尾 武純

企業における研究テーマの創出と事業展開について

高知県工業技術センター 木村 昭雄

懇親会：17:00～19:00 高知大学 生協食堂
会費 3,000円(当日徴収)

セミナーは事前登録の必要がありませんが、懇親会に参加される方は、7月20日までに下記宛に参加者名と所属をお知らせ下さい。

問い合わせ先
懇親会申込先

〒780-8520 高知県高知市曙町2-5-1 高知大学 理学部 上田忠治
Tel (088) 844-8299 Fax (088) 844-8359 E-mail: chuji@kochi-u.ac.jp